PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-167350

(43) Date of publication of application: 22.06.1999

(51)Int.CI.

G09F 9/00 G09F 9/00 B32B 7/02 G02B 1/11 G02B 1/10 G02B 5/22 G12B 17/02 H01J 11/02 H01J 17/16

(21)Application number: 09-332786 (71)Applicant: MITSUBISHI CHEMICAL CORP

(22)Date of filing: 03.12.1997 (72)Inventor: NAKANO TOMOMI

(54) FRONT SURFACE FILTER FOR PLASMA DISPLAY PANEL AND ITS PRODUCTION (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to efficiently and cost effectively produce a front surface filter and to produce the filter having excellent near IR cut performance, electromagnetic wave shield performance, flaw prevention and antireflection by bonding a transparent laminated film formed by providing the surface of a transparent resin film with an electromagnetic wave shield layer, near IR shield layer and adhesive layer and a transparent resin substrate to each other and providing both surfaces thereof with antireflection layers. SOLUTION: This front surface filter is constituted by disposing the antireflection layers on both surfaces of the substrate obtd. by bonding the transparent laminated film formed by providing the surface of the transparent resin film with the electromagnetic wave shield layer, the near IR shield layer and the adhesive layer and the transparent resin substrate to each other. The process for production is executed firstly by depositing a conductive material by evaporation on the transparent resin film. The conductive material is deposited by evaporation for the purpose of shielding electromagnetic waves, for which a metal or metal oxide or the like is used. The near IR shield layer is obtd. by coating of a near IR absorbent coating liquid prepd. by dispersing or dissolving, for example, the near IR absorbent into an or. solvent and adding a binder resin thereto.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發导

特開平11-167350

(43)公開日 平成11年(1999)6月22日

(51) Int.CL*		戲別記号		ΡI				
GOSF	9/00	307		GO9F	9/00		307Z	
		309					309A	
		318					318A	
B32B	7/02	103		B \$ 2 B	7/02		103	
G02B	1/11			G02B	5/22			
			家院亞書	未商求 助求	員の数9	OL	(全 7 頁)	最終質に続く
(21)出職番号	}	特顧平9-332786		(71)出庭人			A#	
(22)出駐日		平成9年(1997)12月3日	三菱化学株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号					
CENTINE		1700 4 (1001) 1011 0 11		(72) 竞明者 中野 衝美				
				(12,23,2	三重與	部日四,	市東邦町 1 巻 筆業所内	地 三姓化学物
				(74)代键人	弁理士	長谷	川・嘆町	
				1				

(54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイパネル用前面フィルターおよびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 効率的・経済的に製造でき、かつ、近赤外線 カット性能、電磁波シールド性能、傷付き防止性能およ び反射防止性能に優れた、PDP用前面フィルターを提 供する。

【解決手段】 透明樹脂フィルムに、導電性物質を蒸音 し、近赤外線吸収剤塗工液、接着剤を順次コーティング した透明積層フィルムの接着面と、片面に傷付き防止層 を有する透明樹脂基板の他方の面とを貼り合わせて得ら れた基板の両面に、反射防止層を設けてなるPDP用前 面フィルター。

【特許請求の範囲】

【目水項】】 透明制脂フィルム上に、電磁波遮断層及 び近赤外線延断層並びに接着剤煙を設けた透明積層フィ ルムと、透明樹脂基板とを貼り合わせて得られた苗板 の、両面に反射防止層を設けてなる。プラズマディスプ レイパネル用헭面フィルター。

【 請求項 2 】 近赤外線遮断層が、イモニウム化合物、 ジイモニウム化合物およびアミニウム塩系化合物のうち 少なくとも1種の化合物を含有する。 請求項1記載のブ ラズマディスプレイパネル用前面フィルター。

【詰求項3】 接着剤圏が、紫外線吸収剤を含む熱硬化 性樹脂からなる、請求項1記載のプラズマディスプレイ パネル用前面フィルター。

【語求項4】 透明樹脂フィルムと電磁波道断層の間に ベースコート層を有する。間求項1記載のプラズマディ スプレイパネル用前面フィルター。

【語求項5】 透明樹脂基板と反射防止層との間に傷つ き防止層を有する、請求項1起載のプラズマディスプレ イバネル用前面フィルター。

【 額水項6 】 透明樹脂フィルムに、電磁波遮断機能を 20 用したり、概して製造工程が多く煩雑であった。 有する導管性物質の蒸者層、および近赤外線吸収剤塗工 液によるコーティング層を設け、更に接着剤をコーティ ングした透明積層フィルムの接着剤面と、透明樹脂基板 とを貼り合わせて得られた甚板の、両面に反射防止層を 設けてなる、請求項1記載のプラズマディスプレイパネ ル用前面フィルター。

【間水項7】 透明樹脂フィルムに、電磁波遮断機能を 有する準電性物質を蒸音し、次いで近赤外線吸収剤塗工 液、接着剤を順次コーティングした透明積層フィルムの 板の、両面に反射防止層を設けてなる。プラズマディス プレイパネル用前面フィルターの製造方法。

【請求項8】 反射防止層を浸漬塗装により形成する、 請求項7記載のプラズマディスプレイパネル用前面フィ ルターの製造方法。

【請求項9】 透明樹脂フィルムにベースコート剤を塗 布した後で、導電性物質を蒸着する、請求項7記載のブ ラズマディスプレイパネル用前面フィルターの製造方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラズマディスプ レイパネル(以下、PDP) 用フィルターとして必要 な、近赤外銀カット性能、電磁波シールド性能、傷付き 防止性能、反射防止性能を備えた、PDP用前面フィル ター及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】PDPは、管内に封入されているキセノ ンガス分子を放電励起させて発生する紫外線により、管 内に塗布されている質光体が励起して、可視光領域の光 50 レンテレフタレートが特に好ましい。

を異色しているが、キセノンガス分子の放電励起の際、 紫外線とともに近赤外線が発生し、その一部が管外へ放 出される。この近赤外線の波長は、リモートコントロー ル装置あるいは光通信などで使用される近赤外線波長領 域に近いため、これちの機器や装置を誤作動させるおそ れがある。

【0003】さらに、PDPの配動に伴い電磁波が発生 し、わずかに外部に漏洩するため、人体や国田の機器に 悪影響を与えるおそれがある。また、PDPの表示面は 平面であるため、外光の反射による光が、PDPからの 発色光と同時に目に入り、画面が見にくくなる場合があ る。前記の理由から、PDPの前面は、近赤外線の放出 防止、電磁波泵浸粉止、外光の裏面反射防止の機能を借 えた、PDP用前面フィルターの要求がある。しかし従 来のPDP用前面フィルターの場合、例えば、近赤外線 カット性能を持たせる為に、近赤外線吸収剤を樹脂に溶 融昂練した後、押出し成形して得られたフィルムを使用 したり、電磁波シールド性能を持たせる為に、合成樹脂 のメッシュ織物に高導電率の金属をメッキしたものを使

[0004]

【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は、効率 的経済的に製造でき、かつ優れた近赤外根カット性能、 **穹辺波シールド性能、傷付き防止性能、反射防止性能を** 備えたPDP用前面フィルターを提供する。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、透明樹脂フィ ルム上に、電磁波道断層、近赤外線遮断層および接着剤 層を設けた透明積層フィルムと、透明樹脂基板とを貼り 接着剤面と、透明樹脂基板とを貼り合わせて得られた基 30 合わせて得られた基板の。両面に反射防止層を設けてな る。プラズマディスプレイパネル用前面フィルターおよ びその製造方法に関する。

[0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明のPDP用前面フィルターの製造方法の第一とし ては、透明樹脂フィルムに導電性物質を蒸着する。透明 樹脂フィルムは、冥質的に透明であって、吸収、飲乱が 大きくない樹脂フィルムであればよく、特に制限はな い。透明樹脂フィルムに使用される樹脂の具体的な例と 40 しては、ポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、 ポリカーボネート系樹脂。ポリ (メタ) アクリル酸エス テル系樹脂、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸 ビニル、ポリアリレート樹脂、ポリエーテルサルホン樹 魔等をあげることができる。 これらの中では、特に非晶 質のポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリ カーボネート樹脂、ポリ(メタ)アクリル酸エステル樹 脳、ポリアリレート勧脳、ポリエーテルサルホン樹脂が 好ましく、非晶質ポリオレフィン系樹脂の中では環状ホ リオレフィンが、ポリエステル系樹脂の中ではポリエチ

【0007】上記樹脂には、一般的に公知である添加剤、例えばフェノール系、構築などの酸化防止剤、ハロゲン系、燐酸系等の頻繁剤、耐熱乏化防止剤、臨外線吸収剤、滑剤、帯電防止剤等を配合することができる。透明樹脂フィルムは、上記樹脂を公知のTダイ成形、カレンダー成形、圧磁成形などの方法や、有機溶剤に溶解させてキャスティングする方法等を用いて成形される。フィルムの厚みとしては、目的に応じて、10μm~1mmの範囲が望ましい。該透明樹脂フィルムは、未延伸でも延伸されていても良い。また、他のブラスチック基材 10と積層されていても良い。

【0008】更に該透明樹脂フィルムは、コロナ放電処理、火炎処理、ブラズマ処理、グロー放電処理、組面化処理、薬品処理等の従来公知の方法による表面処理や、ブライマー等のコーティングを片面あるいは両面に施しても良い。電磁液遮断層としては、導電性繊維のメッシュを貼り合わせる方法が知られているが、この方法では、ディスプレイの前面にメッシュがあるため、画面の視認性が無くなるという問題点がある。本発明の電磁波遮断層は、例えば零電性物質を蒸音して得られ、視感性 20を見化させるという問題点はない。

【0009】 遠明樹脂フィルムに蒸着される導電性物質は、PDPより放出される電磁波を遮蔽する目的で蒸着され、金層、あるいは金属酸化物などが用いられるが、400~700 nmの可視光線領域を70%以上遠過し、表面固有抵抗値が50Q/口以下であれば、いかなるものであっても良い。好ましくは、酸化スズ、酸化インジウムスズ(以下ITOという。)、酸化アンチモンスズ(以下ATOという。)等の金属酸化物、あるいは金属酸化物と金属を交互に積層させる。金属酸化物と金属を交互に積層させる。金属酸化物と金属の積層は、表面固有抵抗を低くできるので、より好ましい。金属酸化物としては、酸化スズ、ITO、ATOであり、金属としては銀あるいは銀ーバラジウム合金が一般的であり、通常金属酸化物層より始まり3万至11層程度積層する。

【0010】 準電性物質を蒸音する方法は、真空蒸音 法、イオンプレーティング法、スパッタリング法、化学 蒸着法、プラズマ化学蒸着法等の通常の方法が採用でき る。好ましくは、真空蒸着法、スパッタリング法であ る。蒸着する際の真空度は、真空蒸着法で実施する場合 は、1×10 ** Torr以下、スパッタリング法では1 ×10 ** 以下にすることが好ましい。またスパッタリン グ法で実施する場合、スパッタガスはアルゴンガスある いば散素・アルゴン混合ガスを使用する。 澤電物質の蒸 者の際、低抵抗化のため透明樹脂フィルムを加熱処理す ることが好ましい。その条件は、用いる透明樹脂フィル ムの特質により異なるが、熱変形開始温度よりも5万至 10 ** に組織度を上限にする。

【0011】導電性物質の膜厚は、要求される物性、用途などにより異なるが、透明性から10~500nm、

好ましくは50~300nmが好ましい。順厚は腰の各部分が均一であることが望ましい。また、準電性物質を透明樹脂フィルムに蒸着した股の密着性を向上させるため、あらかじめ返明樹脂フィルムの披露着面にベースコート剤をコーティングしておくことが望ましい。ベースコート剤をしては、熱硬化型樹脂、熱可塑性樹脂等が用いられる。好ましくは、熱硬化型樹脂、が用いられる。熱硬化型樹脂、好ましては、フェノール樹脂、尿素樹脂、ジアリルフタレート樹脂、メラミン樹脂、グアナミン樹脂、不飽和ポリエステル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、エボキシ樹脂、アミノアルキッド樹脂、メラミン/尿素共宿合樹脂、珪素樹脂、ポリシロキサン樹脂などが用いられ、必要に応じて、添加剤として架橋剤、重合関始剤等の硬化剤、食合促進剤、溶剤:粘度調整剤等を添加する。

【0012】ベースコート前には、後からコーティング する近赤外線吸収剤塗工液に含まれる近赤外線吸収剤の 耐光性を向上させる目的で、紫外線吸収剤を添加しても良い。用いられる紫外線吸収剤としては、サリチル酸エステル系、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、ヒドロキシベンゾエート系、シアノアクリレート系など が挙げられる。また、特開平2-58571号公報にあるような、紫外線吸収性能を有する化合物をエボキシ化 合物などの接着性成分と反応させた反応生成物と、イソシアネートあるいはアミノ樹脂の少なくとも一つの複合物なども用いることができる。

【0013】ベースコート剤は、透明樹脂基材上に公知のグラビアコート、リバースロールコート、キスロールコート、キスロールコート等の方法でコーティングされる。層厚さは通常の、5~10μmで、厚みむちがなく表面平坦性が良好であるものが好ましい。第二にこの導電性物質を蒸音した上に、近赤外線遮断層を設ける。本発明において、電磁波遮断層と近赤外線遮断層の積層順序は任意である。しかし、近赤外線遮断層の上に、前途の場に蒸若によって電磁波遮断層を形成した場合に、蒸若時に被蒸若面が高温になるため近赤外線吸収能が低下すること。或いは比較的低電子量の近赤外線吸収能が低下すること。或いは比較的低電子量の近赤外線吸収剤を使用した場合。蒸音時の真空下で接蒸音面の表面に折出するため均一に蒸音できない、等の問題が起こることが考えられるため注意が必要である。

【0014】近赤外線遮断層は、例えば近赤外線吸収剤 塗工液をコーティングするととにより得られる。近赤外 線吸収剤塗工液は、近赤外線吸収剤を有機溶剤に分散あ るいは溶解させてパインダー樹脂を添加したもの。また は近赤外線吸収剤を例えば、ポリウレタンアクリレート やエポキシアクリレート等の単官能または多官能アクリ レートと、光重合開始剤および有機溶剤を含む。ハード コート剤:イソシアネート系、ポリウレタン系、ポリエ ステル系、ポリエチレンイミン系、ポリブタジエン系ま たはアルキルチタネート系などの、アンカーコート剤や

接着剤、等に添加したもので、該塗工液を電磁液遮断層上にコーティングする。

【①①15】用いられる近赤外線吸収剤としては、有機 物質であるニトロン化合物及びその金属錯塩、シアニン 系化合物、スクワリリウム系化合物。チオールニッケル 錯塩系化合物。フタロシアニン系化合物、ナフタロシア ニン系化合物。トリアリルメタン系化合物、イモニウム 系化合物、ジイモニウム系化合物、ナフトキノン系化合 物。アントラキノン系化合物、またはアミノ化合物、ア ミニウム塩系化合物、あるいは無機物であるカーボンブ 10 ラックや、酸化インジウムスズ、酸化アンチモンスズ、 周期表4A、5Aまたは6A族に属する金属の酸化物、 もしくは炭化物。またはホウ化物などが挙げられる。こ れらのうち少なくとも2種類を用いる。さらに少なくと も1種は、イモニウム系化合物、ジイモニウム系化合 物。あるいはアミニウム塩系化合物から選ばれる近赤外 **線吸収剤を用いることが好ましい。より好ましくは、イ** モニウム系化合物、ジイモニウム系化合物及びアミニウ ム塩系化台物以外の、上記近赤外線吸収剤より選ばれる 少なくとも1種を併用する。イモニウム系化合物、ジイ 20 モニウム系化合物としては、化1~化4に示す骨格を有 する化台物が挙げられる。

* [化1]

《式中、X ^一は陰イオンを表[・]

[0017]

[1k2]

[0018] [化3]

[0016]

$$(C_4 H_9)_2 N \qquad N (C_4 H_9)_2 N \qquad V Z X^-$$

$$(C_4 H_9)_2 N \qquad N (C_4 H_9)_9 \qquad$$

[0019]

【0020】アミニウム塩化合物としては、化5で表される化合物が挙げれる。

[0021] [化5]

アルミニウム塩化合物

(式中、X 一は陰イオンを変す)

【0022】式中のXの具体例としては、6フッ化アン チモン酸イオン、過塩素酸イオン、ファ化ホウ酸イオ ン、6フッ化砒素酸イオン、過ヨウ素酸イオン、トリフ ルオロ酢酸イオン、塩素イオンなどが挙げられる。近赤 外線吸収剤塗工液は、バインダー樹脂、ハードコート 剤、アンカーコート剤または接着剤100重量部に対し て、近赤外線吸収剤を0.1~60重量部の割合で混合 し、有機溶剤等によりコーティングに適した固形分譲度 に調製される。固形分濃度は、好ましくは、5~50重 置%の濃度に顕整される。

【0023】近赤外線吸収剤塗工液は、フローコート、 スプレーコート、バーコート、グラビアコート、ロール コート、リバースコート、ブレードコート、キスロール のコーティング法で電磁波遮断層の上に、コーテングさ れる。好思しくは、グラビアコート、リバースコートで ある。クラビアコートでは、グラビアロールの模様が残 ちないよう、180メッシュ以上のグラビアロールを用 いることが好ましい。コーティング後、溶剤の乾燥を行 う。その条件としては、80万至160℃が好ましい。 乾燥温度が高すぎると、透明樹脂基材の変形や、近赤外 線吸収剤が熱分解するので好ましくない。

【0024】ハードコート剤に近赤外線吸収剤を添加し て塗工液とした場合は、コーティング、溶剤乾燥後、キ セノンランプ、低圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀 灯、メタルハライドランプ、カーボンアーク灯、タング ステンランプ等を用いて、架橋硬化する。乾燥後のコー ティング厚みとしては、0.3~50μm、好ましくは 0. 5~10μmである。厚みは均一であることが望ま しい。第3に近赤外線遮断層の上に、接着剤をコーティ ングする。接着剤としては、イソシアネート系、ポリウ レタン系、ポリエステル系、ポリエチレンイミン系、ポ リブタジェン系、アルキルチタネート系等の接着剤や、 粘着剤が用いられる。接着剤は、フローコート、スプレ 50 剤、熱外線吸収剤、滑剤、帯電防止剤等を配合すること

ーコート、バーコート、グラビアコート、ロールコー ト、リバースコート、ブレードコート、キスロールコー ト、スピンコート及びエアーナイフコート等の公知のコ ーティング法、あるいは、別継紙上にコーティングした 後近赤外線吸収剤塗工液のコーティング面に貼り合わせ 転写することにより、コーティングされる。このときの コーティング厚みとしては、0.5~40μmである。 【0025】接着剤には、近赤外線吸収剤の耐光性を向 上させるため、鶉外很吸収剤を添加し、使用できる。添 加する紫外線吸収剤としては、サリテル酸エステル系、 ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、ヒドロキシ ベンゾエート系、シアノアクリレート系など、あるいは 特開平2-58571号公報にあるような、紫外線吸収 コート、スピンコート及びエアーナイフコート等の公知 30 性能を有する化合物をエポキシ化合物などの接着性成分 と反応させた反応生成物と、イソシアネートあるいはア ミノ樹脂の少なくとも一つの混合物なども用いることが できる。紫外線吸収剤の添加量は、0.3~30重量 %. 好ましくは(). 3~1() 宣置%である。

> 【0026】第4に接着剤面と、透明樹脂基板とを貼り 台わせる。透明樹脂基板とは、冥質的に透明であって、 吸収、飲乱が大きくない樹脂基板であればよく、特に制 限はない。用いる樹脂の具体的な例としては、ポリオレ フィン系樹脂。ポリエステル系樹脂。ポリカーボネート 40 系樹脂、ポリ(メタ)アクリル酸エステル系樹脂、ポリ スチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリアク リレート樹脂。ボリエーテルサルホン樹脂等をあげるこ とができる。これらの中では、特に非晶質のポリオレフ ィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリカーボネート樹 脂。ポリ (メタ) アクリル酸エステル樹脂、ポリアリレ ート樹脂、ポリエーテルサルホン樹脂が好ましい。

【0027】上記透明樹脂基板用樹脂には、一般的に公 知である添加剤、例えばフェノール系、燐系などの磁化 防止剤、ハロゲン系、燐酸系等の鍵燃剤、耐熱老化防止 ができる。透明樹脂基板は、公知の射出成形、Tダイ成 形。カレンダー成形、圧縮成形などの方法を用い、シー ト(板)状に成形される。シート状の厚みとしては、目 的に応じて、1mm~8mmの範囲が望ましい。かかる 透明蓄板は、他のプラスチック基材と積層されていても 良い。

【0028】更に該透明樹脂基板は、コロナ放電処理、 火炎処理、プラズマ処理、グロー放電処理、粗面化処 理、薬品処理等の従来公知の方法による衰面処理や、ブ ライマー等のコーティングを片面あるいは両面に超して 10 も良い。該透明樹脂基板の片面は、傷付き防止のため傷 付き防止層が形成されていても良い。この場合、傷付き 防止層を形成した面の他方の面と、透明積層フィルムの 接着剤圏とを貼り合わせる。傷付き防止圏は、例えば、 ウレタンアクリレート、エポキシアクリレートなどの単 官能あるいは多官能アクリレートと、光重合開始剤、及 び有機溶剤を主成分とするハードコート剤より形成され る。また、耐摩耗性向上のため、コロイド状金属酸化 物。有機溶剤を分散媒としたシリカゾルを加えることも できる。

【0029】上記ハードコート剤の塗工液をディッピン グ注. フローコート法、スプレー法. バーコート法、グ ラビアコート、ロールコート、ブレードコート及びエア ーナイフコート等の塗工方法で塗工し、溶剤乾燥、活性 エネルギー照射後、1~50μm、好ましくは3~20 μmの厚みにする。溶剤乾燥後、塗布したコート剤を架 **術**閉化せしめるためには、キセノンランプ、低圧木銀 灯、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、メタルハライドラン ブ、カーボンアーク灯、タングステンランプ等の光源か Vの電子線加速器から取り出される電子線、α線、β 銀、7銀等の活性エネルギー銀を用いることができる。 【0030】遠明樹脂基板と、透明積層フィルムの接着 剤コーティング面とを貼り合わせる方法としては、圧 着、融者、熱圧着等が採用できる。好ましくは、熱圧者*

*が密着性、外額の点から採用される。 熱圧者の場合、加 熱、及び加圧の条件は、選択される接着剤、透明樹脂フ ィルム、及び透明樹脂基板により具なるが、好ましく は、80~130℃、80~150kg/cm¹の条件 で実施される。

【0031】最後に前記で得られた貼り合わせ益板の両 面に反射防止層を形成する。基板の両面に反射防止層を 設けることにより、ディスプレイ前面に本発明のフィル ターを設置した場合、ディスプレイ側の反射防止層は、 ディスプレイからの光の遠過率を上げ、逆側(人の目の 近い方)の反射防止層は、蛍光灯などの外光の写り込み を防ぐ効果があり、画像の視認性が向上する。反射防止 屋は、比較的低屈折率である酸化ケイ素、酸化ジルコニ ウム、酸化チタン、フッ化マグネシウム、フッ化カルシ ウム、酸化アルミニウム、あるいは特開平2-1980 1 に開示されているような非晶性含ファ素重合体から格 成される。形成方法としては、金属アルコキシドを塗布 後娘成する方法、真空蒸着法、スパッタリング法、イオ ンプレーティング法、CVD法、あるいはロールコート 20 法、浸渍塗装法等が挙げられる。経済性、ハンドリング の点より、非晶性含ファ素重合体をファ素系溶剤に溶解 させた恣液を、浸漬塗装によりコーティングすることが 好ましい。

【0032】例えば放非晶性含ファ素重合体は、パーフ ルオロオクタン、CF。(CF。)。CH=CH , (n:5~11), CF, (CF,), CH, CH, (m:5~11) などの特定のファ索系溶剤に溶解さ せ、その溶液を盤工液として、コーティングする。浸漬 塗装では、塗工液密度 p (g/cm²)、塗工液粘度 μ ち発せられる熱外線あるいは、通常20~2000ke 30 (poise). 塗工液表面張力σ(dyne/cm) の強工液中より樹脂板をVw(cm/sec)の一定速 度で引き上げた場合、理論コーティング膜厚h thは式 1 のように表される。

[0033]

【數1】

h th= 0. $944 (\mu \cdot Vw/c)^{1/4} \cdot (\mu \cdot Vw/\rho \cdot g)^{1/4}$

・・式)

【0034】コーティング膜厚は、10~1000n m. 好ましくは20~500nmであるので、用いる塗 工液の密度、粘度、表面張力を測定し、式1を参照に引 40 き上げ速度を設定して行うことができる。本発明のPD P用前面フィルターの製造方法により得られたフィルタ ーは、400~700mmの可視光線透過率が50%以 上、800~1000mmの近赤外線透過率が10%以 下、30~100MH2の電磁波シールド性能が30 d B以上の性能を有し、PDP用前面フィルターとして好 適なものである。

[0035]

【実施例】次に、本発明の実施例について更に具体的に 説明するが、この説明が本発明を限定するものではな

【実能例1】ダイヤホイルヘキスト社製PETフィルム 「T100E」(厚み100um)に、大日本インキ社 製コーティング剤「SF-409」に組営化社製ベンゾ トリアゾール系熱外線吸収剤「アデカスタブ1413」 を2重置%添加し、膜厚5μmのベースコート層をコー ティングし、硬化させた。とのベースコート屋の上に、 厚さ200nmのITO膜を成膜し、電磁波シールド圏 とした。この際、蒸着材料として「n、O、-SnO、 (5重置部) 婉結体を用い、プラズマガン装置(中外炉 工業製)で、ベース真空度 1×10⁻¹Torr. 成膜真 空度5×10⁻¹Torr. Ar流置30sccm. O₂ 50 流量100sccm、成瞬速度3nm/秒、ガン出力5

5V. 150A. の条件下で行った。

【0036】次に三菱レーヨン社製PMMAバインダー 「ダイヤナールBR-80」100重量部に、日本化菜 社製近赤外線吸収剤「IRG-022(ジイモニウム 系)」4.宣置部、日本無媒社製近赤外線吸収剤「イーエ クスカラー | R-3(フタロシアニン系)」1 重量部を 複合し、メチルエチルケトン溶剤で固形分置10%に希 釈した途工液を調整した。この途工液を、電磁波シール F層の上にコーティング、乾燥を行い、膜厚5 μ mの近 赤外線吸収層を得た。三菱エンプラ社製ポリカーボネー 10 ターの400~700nmの可視光線過過率は平均50 ト樹脂「ユービロンS-3000」で成形した厚み4m mのシートの片面に、日本化楽社製「カラヤッドDPH A」の40重量%メチルエチルケトン溶液100重量部 に、ベンジルジメチルケタール0、2重畳部を混合した ハードコート削釜工液を塗布し、乾燥後、出力?.5 k w. 出力密度120w/cmの高圧水銀灯を用い、光源 下10cmの位置でコンベアスピード2m/分の条件で 紫外線を照射し硬化させ、ハードコート層を形成した。 もう一方の面と、PETフィルムの近赤外線吸収層の面 を、東洋モートン社製BLS-3082 100重置 部、硬化剤CAT-RT30 0.5重量部に、旭電化 社製ベンゾトリアゾール系熱外線吸収剤「アデカスタブ 1413」3重量%添加した接着剤で、貼り合わせ、桶*

層板を作成した。このときのプレス条件は、100℃、 100kg/cm 30分であった。

【0037】次に、パーフルオロ(ブテニルビニルエー テル) を単独重合して得られた含フッ素脂肪疾疫構造を 有する宣合体を、パーフルオロオクタンに1.5重置% で溶解した溶液に、上記債層板を浸漬後、最直に200 mm/分の速度で引き上げ、120℃で10分割効する ことにより、積層板の両面に膜厚100nm反射防止層 を形成し、PDP用前面フィルターを得た。このフィル %. 800~1000nmの近赤外線カット率は平均5 %、電磁波シールド性能は、50MH2で40dBであ った。ディスプレイの前面にこのフィルターを設置した ところ、外光の写り込みが低減し、規認性が向上した。 [0038]

【発明の効果】本発明は、近赤外線カット性能、電磁波 シールド性能、傷付き防止性能、反射防止性能を構えた PDP用前面フィルターを効率的かつ経済的に製造する 方法を提供する。また、本発明のプラズマディスプレイ 20 パネル用前面フィルターは、近赤外線カット性能、電磁 波シールド性能、傷付き防止性能、反射防止性能を償 え、近赤外線カット性能の耐光性、固像の視認性も良好 であるので、フィルターとして至適に使用される。

フロントページの続き

(51) Int.Cl.°	2	数別記号	FI		
G02B	1/10		G12B	17/02	
	5/22		H01J	11/02	Z
G12B 1	7/02			17/16	
H01J :	1/02		H05K	9/00	V
3	17/16		G02B	1/19	A
H 0 5 K	9/00				Z